EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11080231 26-03-99

APPLICATION DATE

PUBLICATION DATE

12-09-97

APPLICATION NUMBER

09248423

MR⁵bX¹c

APPLICANT: TOSOH CORP;

Ţ

INVENTOR: SATO MORIHIKO;

INT.CL.

: C08F 4/642 C08F 10/00

R 6 . A | X 2 3 - m

TITLE

: CATALYST FOR OLEFIN

POLYMERIZATION AND PRODUCTION

OF POLYOLEFIN THEREWITH

R 7 n M g X 3 2 - n

m

П

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a complex catalyst which has a high catalytic activity and an enhanced stability to catalyst poison by using an org. transition metal compd., a halogen-contg. aluminum compd. and a magnesium compd.

SOLUTION: An org. transition metal compd. of formula I, a halogen-contg. aluminum compd. of formula II and a magnesium compd. of formula III are used. In the formulas, R⁴ to R⁴ are each H, a hydrocarbon group, a heteroatom- contg. hydrocarbon group or a silyl group having a hydrocarbon group or a heteroatom-contg. hydrocarbon group provided each of them may form a ring: R⁵ is cycloalkadienyl; M is a transition metal selected from among transition metals of the groups 4-6; X¹ is H, halogen, a hydrocarbon group, a heteroatom-contg. hydrocarbon group or an alkoxy or amido group having a hydrocarbon group or a heteroatom-contq. hydrocarbon group; a is 1-2; b is 0-1; c is 1-3 provided a+b+c=4; R⁶ and R⁷ are each a 1-20C hydrocarbon group; X² and X^3 are each halogen; $0 \le m < 3$; and n is 0-2.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平11-80231

(43)公開日 平成11年(1999)3月26日

(51) Int.Cl.8

識別記号

FΙ

C08F 4/642 10/00

C 0 8 F 4/642 10/00

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平9-248423

(71)出顧人 000003300

東ソー株式会社

(22)川瀬日

平成9年(1997)9月12日

山口県新南陽市開成町4560番地

(72)発明者 曽根 誠

三重県四日市市別名3丁目5-1

(72)発明者 佐藤 守彦

三重県四日市市羽津乙129

(54)【発明の名称】 オレフィン重合用触媒およびそれを用いたポリオレフィンの製造方法

(57)【要約】

【課題】 重合効率良く、粒子形状の良好なポリオレフ ィンを製造する。

【解決手段】 (A)特定の構造を有する有機遷移金属 化合物、(B)ハロゲン含有アルミニウム化合物および (C) マグネシウム 化合物からなるオレフィン重合用触 媒を用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)下記一般式(1)

【化1】

$$\begin{pmatrix}
R^4 & P & R^1 \\
R^3 & R^2
\end{pmatrix} a MR^5bX^1c \qquad (1)$$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は各々独立して水素、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基、または炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を有するシリル基であり、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 はそれぞれ環を形成していてもよく、 R^5 はシクロアルカジエニル基であり、Mは周期表4、5または6族の遷移金属原子であり、 X^1 は水素、ハロゲン、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基を有するアルコキシ基もしくはアミド基であり、aは1または2、bは0または1、cは1~3で示され、a、bおよびcの和が4である。)で表される有機遷移金属化合物、(B)下記一般式(2)で示されるハロゲン含有アルミニウム化合物

 $R^{\epsilon}_{\mathbf{m}} A 1 X^{2}_{3-\mathbf{m}} \tag{2}$

(ここで、 R^6 はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基、 X^2 はハロゲン原子であり、mは0より大きく3未満である。)および(C)下記一般式(3)で示されるマグネシウム化合物 R^7 $_n$ M $_g$ X^3 $_{2-n}$ (3)

(ここで、 \mathbb{R}^7 はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基、 \mathbb{X}^3 はハロゲン原子であり、 \mathbb{R} は $0\sim2$ の整数である。) からなることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項2】請求項1に記載の(A)有機遷移金属化合物、(B)ハロゲン含有アルミニウム化合物、(C)マグネシウム化合物、および(D)下記一般式(4)で示される有機アルミニウム化合物

$$R^{8}_{3}A$$
 I (4)

(ここで、R®はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、炭素数1~20の炭化水素基である。)からなること特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項3】請求項1~2のいずれかに記載のオレフィン重合用触媒を(E)固体状担体に担持してなることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項4】請求項1ないし3のいずれかに記載のオレフィン重合用触媒を用いてオレフィンの重合を行うことを特徴とするポリオレフィンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非メタロセン型の 有機遷移金属錯体を構成成分として含むオレフィン重合 用触媒およびその触媒を用いたポリオレフィンの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】オレフィン重合において高い重合活性を 示す錯体触媒として、チタン、ジルコニウムまたはハフ ニウム等の遷移金属を中心金属とするメタロセン化合物 とアルミノオキサンを基本構成成分とするメタロセン触 媒が報告されている(J.Boor著 「チーグラー・ ナッタ触媒および重合」 Academic Pres s. New York (1979), H. S. Sinn およびW. Kaminsky著 Adv. Organo met. Chem. 1899 (1980))。そこで は、これらの触媒は、オレフィン重合に対して触媒活性 が高く、錯体の配位子構造により立体規則性オレフィン 重合体を製造できることが開示されている。しかし、こ れらの触媒系を産業上使用することを妨げてきた主たる 欠点として、以下のことが挙げられる。第一には、助触 媒として用いられるアルミノオキサンを再現性よく合成 することが困難であり、そのため、再現特性を備えた触 媒の調製が困難な点であり、第二には、活性の向上およ び高分子量のポリマーを製造するために、高価なアルミ ノオキサンを主触媒であるメタロセン化合物に対して著 しく高い比率で使用しなければならない点である。

【0003】この欠点を解決するため、イオン性のメタロセン化合物が提案されているが、この際用いられるイオン性のメタロセン化合物を安定化させるホウ素系対アニオン化合物は、依然、アルミノオキサン同様高価なものであり、工業的に満足できるものではなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、助触媒として高価なアルミノオキサンやホウ素系対アニオンを用いることなく、高い触媒性能を有し、なおかつ触媒毒に対抗する安定性を高めた新規なオレフィン重合用の錯体触媒、およびそれを用いたポリオレフィンの製造方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、

(A)下記一般式(1)

[0006]

【化2】

$$\begin{pmatrix} R^4 & P & R^1 \\ R^3 & R^2 \end{pmatrix} a MR^5 b X^1 c \qquad (1)$$

【0007】(式中、R1、R2、R3およびR4は各々独 立して水素、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基、 または炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を 有するシリル基であり、R1、R2、R3およびR4はそれ ぞれ環を形成していてもよく、R5はシクロアルカジエ ニル基であり、Mは周期表4、5または6族の遷移金属 原子であり、X1は水素、ハロゲン、炭化水素基、ヘテ 口原子含有炭化水素基、または炭化水素基もしくはヘテ 口原子含有炭化水素基を有するアルコキシ基もしくはア ミド基であり、aは1または2、bは0または1、cは 1~3で示され、a、bおよびcの和が4である。)で 表される有機遷移金属化合物、(B)ハロゲン含有アル ミニウム化合物および(C)マグネシウム化合物からな るオレフィン重合用触媒、(A)有機遷移金属化合物、 (B) ハロゲン含有アルミニウム化合物、(C) マグネ シウム化合物および(D)有機アルミニウム化合物から なるオレフィン重合用触媒、さらに、前記のオレフィン 重合用触媒を (E) 固体状担体に担持してなるオレフィ ン重合用触媒、およびそれらを用いたポリオレフィンの 製造方法に関するものである。

【0008】以下に本発明を詳細に説明する。

【0009】本発明のオレフィン重合用触媒の主触媒として用いる有機遷移金属化合物は、上記一般式(1)で示される。

【0010】一般式(1)におけるR¹、R²、R³およびR⁴は各々独立して水素、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基、または炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を有するシリル基であり、R¹、R²、R³およびR⁴が互いに結合し環状構造を有していてもよい。

【0011】ここで、これまでに述べた炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基等の説明を行う。ヘテロ原子とは、具体的には酸素原子、窒素原子、硫黄原子、リン原子、珪素原子、ゲルマニウム原子等を示す。炭化水素基およびヘテロ原子含有炭化水素基の例として、メチル基、エチル基、イソプロピル基、nープロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tーブチル基、シクロペキシル基、トリメチルシリルメチル基、ジメチルフェニルシリルメチル基等のアルキル基、ベンジル基、メトキシベンジル基、ジメチルアミノベンジル基等のアラルキル基、フェニル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、oーエチルフェニル基、mーエチルフェニル基、mーイソプロピルフェニル基、mーイソプロピルフェニル基、mーイソプロピルフェニル基、

pーイソプロピルフェニル基、oーブチルフェニル基、 mーブチルフェニル基、pーブチルフェニル基、oー (tーブチル)フェニル基、m-(tーブチル)フェニ ル基、p-(t-ブチル)フェニル基、o-メトキシフ ェニル基、mーメトキシフェニル基、pーメトキシフェ ニル基、o ージメチルアミノフェニル基、m ージメチル アミノ基、pージメチルアミノ基、2,6ージメチルフ ェニル基、2,6-ジエチルフェニル基、2,6-ジプ ロピルフェニル基、2、6-ジイシプロピルフェニル 基、2、6 - ジ (n-ブチル)フェニル基、2、6 - ジ (t-ブチル)フェニル基、2,6-ジ(sec-ブチ ル)フェニル基、2,6-ジフェニルフェニル基、2, 6-ジメトキシフェニル基、2,6-ビス(ジメチルア ミノ)フェニル基、2,6-ジフルオロフェニル基、 2, 4, 6-トリメチルフェニル基、2, 4, 6-トリ エチルフェニル基、2,4,6ートリプロピルフェニル 基、2,4,6-トリ(イソプロピル)フェニル基、 2, 4, 6-トリ(n-ブチル)フェニル基、2, 4, 6-トリ(tーブチル)フェニル基、2,4,6-トリ (sec-ブチル)フェニル基、2,4,6-トリフェ ニルフェニル基、2,4,6-トリメトキシフェニル 基、2、4、6-トリ(ジメチルアミノ)フェニル基、 2.4,6-トリフルオロフェニル基、ナフチル基等の アリール基を挙げることができ、ヘテロ原子含有炭化水 素基の例として、上述した炭化水素基を有するアルコキ シ基、アミド基が挙げられる。また、ヘテロ原子含有炭 化水素基の例として、複素環基も挙げられ、その具体的 な例としては、フリル基、ピリジル基、ピリミジル基、 ピリダジン基、インドリジン基、チオフェニル基、また は炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を有す るフリル基、ピリジル基、ピリミジル基、ピリダジン 基、インドリジン基、チオフェニル基等が挙げられる。 さらに、炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基 を有するシリル基の例としては、トリメチルシリル基、 トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、トリ ブチルシリル基、トリフェニルシリル基、ジメチルメト キシシリル基、ジメチルフェニルシリル基等を挙げるこ とができる。また、R1、R2、R3およびR4はベンソ環 等の環構造を形成していてもよく、フォスファインデニ ル骨格、フォスファフルオレニル骨格等を有していても よい。R1、R2、R3およびR4の好ましい例としては、 炭化水素基または炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭 化水素基を有するシリル基であり、特に好ましくはメチ ル基、エチル基、イソプロピル基、nープロピル基。n

ーブチル基、tーブチル基、トリメチルシリル基、フェニル基、ナフチル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、ビニルフェニル基、イソプロピルフェニル基、 tーブチルフェニル基、メトキシフェニル基、ジメチルアミノフェニル基、トリメチルシリルフェニル基等またはその位置異性体が挙げられる。

【0012】一般式(1)に示したR5のシクロアルカ ジエニル基の例として、シクロペンタジエニル基または 置換シ クロベンタジエニル基を挙げることができ、シク ロペンタジエニル基上の置換基がそれぞれ環を形成して いてもよく、インデニル基、フルオレニル基、または炭 化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を有するイ ンデニル基もしくはフルオレニル基の構造の化合物も挙 げることができる。具体的にはシクロペンタジエニル 基、メチルシクロベンタジエニル基、ジメチルシクロペ ンタジエニル基、トリメチルシクロペンタジエニル基、 テトラメチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチルシ クロベン タジエニル基、エチルシクロペンタジエニル 基、イソフロビルシクロペンタジエニル基、nーブチル シクロペン タジエニル基、メチルエチルシクロペンタジ エニル基、トリメチルシリルシクロペンタジエニル基、 インデニル基、メチルインデニル基、セーブチルインデ ニル基、トリメチルシリルインデニル基、ジメチルアミ ノインデニル基、メトキシインデニル基、メチルフルオ レニル 基、2、7 ジメチルフルオレニル基、2、7-ジ(レーブチル)フルオレニル基、メトキシフルオレニ ル基、2、7-ジメトキシフルオレニル基、ジメチルア ミノフルオレニル基、2、7ージメチルアミノフルオレ ニル基等を挙げることができる。また、R5で示される シクロアルカジエニル基はR1、R2、R3またはR4と結 合していてもよい。

【0013】Mは周期表4、5または6族の遷移金属原子であり、好ましくはチタン原子、ジルコニウム原子、ハフニウム原子、バナジウム原子、ニオブ原子、タンタル原子、クロム原子、モリブデン原子またはタングステン原子であり、さらに好ましくはチタン原子、ジルコニウム原子、ハフニウム原子、バナジウム原子またはクロム原子である。

【0014】XIは水素、ハロゲン、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基、または炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を有するアルコキシ基もしくはアミド基であり、ハロゲンとはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素であり、炭化水素基およびヘテロ原子含有炭化水素基の例として、メチル基、エチル基、イソプロピル基、プロピル基、ブチル基、secーブチル基、セーブチル基、ベンジル基、メトキシベンジル基、ジメチルアミノベンジル基、トリメチルシリルメチル基等のアルキル基、フェニル基、ロートリル基、mーエチルフェニル基、ローエチルフェニル基、ローイソプロピルフェニル基、ローエチルフェニル

基、m=イソプロピルフェニル基、p-イソプロピルフ ェニル基、oープチルフェニル基、mープチルフェニル 基、p - ブチルフェニル基、o - (t - ブチル)フェニ ル基、m-(t-ブチル)フェニル基、p-(t-ブチ ル) フェニル基、o - メトキシフェニル基、m-メトキ シフェニル基、pーメトキシフェニル基、oージメチル アミノフェニル基、mージメチルアミノフェニル基、p ージメチルアミノフェニル基、2,6-ジメチルフェニ ル基、2,6-ジエチルフェニル基、2,6-ジプロピ ルフェニル基、2,6ージブチルフェニル基、2,6-ジ(tーブチル)フェニル基、2,6ージ(secーブ チル)フェニル基、2,6-ジフェニルフェニル基、 2.6-ジメトキシフェニル基、2.6-ビス(ジメチ ルアミノ) フェニル基、2,6-ジフルオロフェニル 基、2、4、6ートリメチルフェニル基、2、4、6-トリエチルフェニル基、2,4,6-トリプロピルフェ ニル基、2,4,6-トリ (イソプロピル) フェニル 基、2、4、6-トリブチルフェニル基、2、4、6-トリ(セーブチル)フェニル基、2,4,6-トリ(s ecーブチル)フェニル基、2,4,6ートリフェニル フェニル基、2,4,6-トリメトキシフェニル基、 2,4,6-トリ(ジメチルアミノ)フェニル基、2, 4,6-トリフルオロフェニル基等のアリール基を挙げ ることができ、またアルコキシ基、アミド基は上述した 炭化水素基またはヘテロ原子含有炭化水素基を置換基と して有するものが挙げられる。

【0015】本発明におけるオレフィン重合用触媒の構成成分の一つである(B)ハロゲン含有アルミニウム化合物は、下記一般式(2)で表される。

【0016】 R^6 _n $A1X^2$ _{3-m} (2) (ここで、 R^6 はそれぞれ同じでも異なっていてもよ く、炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基、 X^2 はハロゲン原子 であり、mは0より大きく3未満である。)

その具体的な例として、メチルアルミニウムジクロライ ド、エチルアルミニウムジクロライド、イソプロピルア ルミニウムジクロライド、n-ブチルアルミニウムジク ロライド、イソブチルアルミニウムジクロライド、ヘキ シルアルミニウムジクロライド、アミルアルミニウムジ クロライド、オクチルアルミニウムジクロライド、ジメ チルアルミニウムクロライド、ジエチルアルミニウムク ロライド、ジイソプロピルアルミニウムクロライド、ジ ーローブチルアルミニウムクロライド、ジイソブチルア ルミニウムクロライド、ジヘキシルアルミニウムクロラ イド、ジアミルアルミニウムクロライド、オクチルアル ミニウムクロライド、セスキメチルアルミニウムセスキ クロライド、セスキエチルアルミニウムセスキクロライ ド、セスキイソプロピルアルミニウムセスキクロライド 等を挙げることができるが、これらに限定されるもので はない。また、ハロゲン含有アルミニウム化合物は、単 独または2種以上の混合物として使用することもでき

る。

【0017】(C) マグネシウム化合物は、下記一般式(3) で示される。

 $[0018] R_n^7 M g X_{2-n}^8$ (3)

(ここで、 R^7 はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基、 X^3 はハロゲン原子であり、nは $0\sim2$ である。)

その具体的な例として、ジメチルマグネシウム、ジエチルマグネシウム、ジーnープロピルマグネシウム、ジイソプロピルマグネシウム、ジーnーブチルマグネシウム、ジイソプチルマグネシウム、ジスキシルマグネシウム、ジアミルマグネシウム、ジオクチルマグネシウム、メチルブチルマグネシウム、メチルブチルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、スチルマグネシウムクロライド、プロピルマグネシウムクロライド、アリルマグネシウムクロライド、マグネシウムグロライド、アミルマグネシウムクロライド、マグネシウムジクロライド、マグネシウムジクロライド等を挙げることができる。また、2種以上のマグネシウム化合物を組み合わせて用いてもよい。

【0019】(D) 有機アルミニウム化合物は、下記一般式(4)で示される。

$$[0020]R_3A1$$
 (4)

(ここで、R®はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、炭素数1~20の炭化水素基である。) その具体的な例として、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリーnープロピルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、トリーnーブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリへキシルアルミニウム、トリアミルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム等を挙げることができる。また本発明において、有機アルミニウム化合物は、単独または2種以上の混合物として使用することもできる。

【0021】本発明において用いられるハロゲン含有ア ルミニウム化合物(B)とマグネシウム化合物(C)の 使用量は、通常、有機遷移金属化合物(A)中の遷移金 属原子:ハロゲン含有アルミニウム化合物(B)中のア ルミニウム原子:マグネシウム化合物(C)中のマグネ シウム原子の比が1:0.01~10000:0.01 ~10000であり、好ましくは1:0.1~500 0:0.1~5000、さらに好ましくは1:0.1~ 5000:1~5000の範囲であり、また、ハロゲン 含有アルミニウム化合物 (B) 中のアルミニウム原子: マグネシウム化合物(C)中のマグネシウム原子の比は 1:0.1~50、好ましくは1:0.5~10の範囲 である。有機アルミニウム化合物(D)を用いる場合、 その使用量は、有機遷移金属化合物(A)中の遷移金属 に対する有機アルミニウム化合物(D)中のアルミニウ ム原子の比は10000以下、好ましくは1000以下 である。

【0022】触媒の調製は、無溶媒下、あるいは各成分に対して不活性な有機溶剤を媒体として行うことができる。ここで用いられる有機溶剤は、一般に用いられるものであればいずれでもよく、具体的にはベンゼン、トルエン、キシレン、イソブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、炭素数9以上の炭化水素化合物、シクロペンタン、シクロヘキサン、ガソリンあるいはこれらの混合物等が挙げられる。また、重合のモノマーであるプロピレン、1ーブテン、4ーメチルー1ーペンテン、1ーヘキセン、1ーオクテン、スチレン等を媒体として触媒を調製することもできる。そして、上述した有機溶媒とモノマーの混合物を媒体として触媒を調製することもできる。

【0023】本発明の触媒の調製は、通常-50~10 ○℃の範囲で行われる。触媒の調製において、各成分を 接触させる順番および反応の時間に関しては特に制限は ない。具体的には、1)有機溶剤を媒体として用いて、 有機遷移金属化合物(A)とハロゲン含有アルミニウム 化合物(B)を接触させ、続いて同じく有機溶剤で希釈 されたマグネシウム化合物(C)と接触させる方法、 2) 有機溶剤を媒体として用いて、有機遷移金属化合物 (A)とマグネシウム化合物(C)を接触させ、続いて 同じく有機溶剤で希釈されたハロゲン含有アルミニウム 化合物(B)と接触させる方法、3)有機溶剤によって 希釈されたハロゲン含有アルミニウム化合物 (B) およ びマグネシウム化合物(C)を予め接触させておき、続 いて有機遷移金属化合物(A)を有機溶剤で希釈したも の、あるいは有機溶剤で希釈せず固体状のものを接触さ せる方法等が挙げられるが、これらに限定されるもので はない。

【0024】本発明で用いられる固体状担体(E)は、無機担体あるいは有機担体であり、具体的には $CaC1_2$ 等の塩類、 SiO_2 、 $A1_2O_3$ 、ZrO、 B_2O_3 、CaO、ZnO、 $SiO_2-A1_2O_3$ およびゼオライト等で表される酸化物、粘土鉱物、有機塩あるいは無機塩によって変性された粘土鉱物を用いることができる。また有機担体は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ1-ブテン、ポリスチレンなどのポリオレフィン、およびこれらのポリオレフィンとポリメタクリル酸エチル、ポリエステル、ポリイミドなどの極性ポリマーとの混合物、あるいは有機担体が共重合組成をしていてもよい。さらに、上述した無機担体と有機担体のいくつかが組み合わされたものを用いることもできる。

【0025】本発明に用いられる固体状担体の形状に制限はないが、粒子径が $1\sim300$ マイクロメーター、好ましくは $1\sim200$ マイクロメーターである。

【0026】以上述べた固体状担体(E)と上述した有 機遷移金属化合物(A)を主成分とするオレフィン重合 用触媒からオレフィン重合用固体触媒を調製する方法は 特に制限はなく、調製の方法として、各成分に関して不活性な溶媒中あるいは重合を行うモノマーを溶媒として用い、混合する方法などを挙げることができる。また、これらの成分を反応させる順番に関しても特に制限はなく、この処理を行う温度、処理時間も特に制限はない。【0027】本発明における触媒は、通常の重合方法、すなわちスラリー重合、気相重合、高圧重合、溶液重合、塊状重合のいずれにも使用できる。

【0028】本発明において重合とは、単独重合のみならず共重合も意味し、これら重合により得られるポリオレフィンは、単独重合体のみならず共重合体も含む意味で用いられる。

【0029】さらに本発明は、これら新規な触媒系を用いて、実質的にポリマー粒子の形成下にポリオレフィンを安定的に生産する方法に関する。

【0030】本発明のオレフィン重合用触媒またはオレフィン重合用固体触媒を用いてオレフィンを予備重合してなるオレフィン重合用固体触媒の存在下にポリオレフィンを製造すると、得られるポリオレフィンは高い嵩密度を有し、ポリオレフィンの反応器壁への付着などが起こりにくく、特に気相重合やスラリー重合で安定な製造が実現される。

【0031】上記予備重合の際に用いるオレフィンは特に制限はないが、炭素数 $2\sim160\alpha$ ーオレフィンまたは環状オレフィンが好ましく、具体的にはエチレン、プロピレン、1 ーブテン、4 ーメチルー1 ーペンテン、1 ーヘキセン、1 ーオクテン、スチレン等の α ーオレフィン、ブタジエン、1 、4 ーヘキサジエン、5 ーエチリデンー 2 ーノルボルネン、ジシクロペンタジエン、4 ーメチルー 1 、4 ーヘキサジエン、7 ーメチルー 1 、4 ーヘキサジエン、1 による。これらは単独で用いてもよいし、1 種以上のオレフィンを用いて予備重合を行う場合には、逐次あるいは同時に反応系中に添加し、予備重合を行うこともできる。

【0032】本発明のオレフィン重合用触媒を用いて予備重合を行う方法に関しては、オレフィン重合用触媒と上述した予備重合用のオレフィンが重合しうる条件であれば特に限定はされない。一般的には、-50~100℃、好ましくは-20~60℃、より好ましくは-10~40℃の温度範囲で、常圧下または加圧下にて実施することができ、気相中で処理する場合には流動条件下で、液相中で処理する場合には撹拌条件下で十分接触させることが好ましい。

【0033】本発明においては、2種類以上の有機遷移 金属化合物を用いて重合を行うことも可能である。

【0034】本発明におけるオレフィンの重合は気相でも液相でも行うことができ、特に気相にて行う場合には、粒子形状の整ったオレフィン重合体を効率よく安定

的に生産することができる。また重合を液相で行う場 合、用いる溶媒は、一般に用いられる有機溶媒であれば いずれでもよく、具体的にはベンゼン、トルエン、キシ レン、プロパン、イソブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘ プタン、ガソリン、飽和炭化水素化合物等が挙げられ、 プロピレン、1ーブテン、1ーヘキセン、1ーオクテン などオレフィン自身を溶媒として用いることができる。 【0035】本発明において重合に供されるオレフィン は、エチレン、プロピレン、1-ブテン、4-メチルー 1-ペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン、スチレン 等のαーオレフィン、ブタジエン、1,4-ヘキサジエ ン、5-エチリデンー2-ノルボルネン、ジシクロペン タジエン、4ーメチルー1,4ーヘキサジエン、7ーメ チルー1,6-オクタジエン等の共役および非共役ジエ ン、シクロブテン等の環状オレフィン等が挙げられ、さ らに、エチレンとプロピレンとスチレン、エチレンと1 ーヘキセンとスチレン、エチレンとプロピレンとエチリ デンノルボルネンのように、3種以上の成分を混合して 重合することもできる。

【0036】本発明の方法を用いてオレフィン重合体を製造する上で、重合温度、重合時間、重合圧力、モノマー濃度などの重合条件について特に制限はないが、重合温度は-100~300℃、重合時間は10秒~20時間、重合圧力は常圧~3000kg/cm²Gの範囲で行うことが好ましい。また、重合時に水素などを用いて分子量の調節を行うことも可能である。重合はバッチ式、半連続式、連続式のいずれの方法でも行うことが可能であり、重合条件を変えて2段以上に分けて行うことも可能である。また、重合終了後に得られるポリオレフィンは、従来既知の方法により重合溶媒から分離回収され、乾燥して得ることができる。

[0037]

【実施例】以下実施例により本発明をさらに詳細に説明 するが、本発明はこれら実施例にのみ限定されるもので はない。

【0038】反応はすべて不活性ガス雰囲気下で行い、 反応に用いた溶媒は、すべて子め公知の方法により精 製、乾燥または脱酸素を行った。有機遷移金属化合物の 同定は¹ H-NMR(日本電子社製 GPX-400型 NMR測定装置)を用いて行った。MI、HLMIは ASTM D-1238に従って測定し、MIは2.1

6kg荷重、HLMIは21.6kg荷重で行った。ま

た、N値はHLMI/MIの比を表す。

【0039】実施例1

窒素置換された500m1のシュレンク管に、有機遷移 金属化合物 $(2, 3, 4, 5-Me_4C_4P)$ Ti $C1_3$ を 50μ m o 1分取し、100m1のトルエンに溶解させた。その溶液にジエチルアルミニウムクロライド1. 5mo1/1のトルエン溶液10m1を加え、10分間 搅拌した。そこで得られた黄色の均一溶液に、エチルブ

チルマグウネシウム1.89mol/1のヘブタン溶液5mlを激しく攪拌しながら、ゆっくり滴下した。攪拌を1時間行い、淡黄色の触媒成分1を得た。

【0040】実施例2

21のオートクレーブに、1200m1のヘキサンを導入し、続いてエチレンの分圧が8kg/cm 2 になるように調整し、内温を70℃に昇温した。ここに実施例1で得た触媒成分1をTi原子換算で 2μ mo1となるよう分取し、10m1のトルエンで希釈した後、窒素により圧入した。エチレンを連続的に供給しながら80℃で60分重合を行い、63.5gのポリマーを得た。得られたポリマーは流動性の良い粉体で、壁ポリマーは見られなかった。HLMIは0.03g/10分、かさ密度(BD)は0.19g/m1であった。

【0041】比較例1

21のオートクレーブに、1200m1のヘキサン、1 ーヘキセン 50m1を導入し、続いてエチレンの分圧が8kg/cm²になるように調整し、内温を70℃に昇温した。ここに(2、3、4、5-Me $_4$ C $_4$ P) Ti C1 $_3$ を10 μ molおよびメチルアルミノオキサン(東ソーアクゾ製)アルミニウム原子換算で10mmolをトルエン10m1に希釈した溶液を窒素を用いて圧入した。エチレンを連続的に供給しながら80℃で90分重合を行い、5gのボリマーを得た。しかし、ポリマーは塊状となり、反応器の器壁にこびりつき、粉体のものはほとんど回収されなかった。

【0042】実施例3

21のオートクレーブに、1200m1のヘキサン、1ーヘキセン 50m1を導入し、水素の分圧が4kg/cm²となるように導入した。続いてエチレンの分圧が 8kg/cm²になるように調整し、内温を70℃に昇温した。ここに実施例1で得た触媒成分1をTi原子換算で 2μ mo1となるよう分取し、10m1のトルエンで希釈した後、窒素により圧入した。エチレンを連続的に供給しながら80℃で60分重合を行い、53gのポリマーを得た。得られたポリマーは流動性の良い粉体で、壁ポリマーは見られなかった。このポリマーのMIは0.68g/10分であり、N値は24であった。ま

た、DSCによる融点は131℃に観測された。 【0043】実施例4

窒素置換された $50\,\mathrm{m}\,1$ のシュレンク管に、 $500\,\mathrm{CC}$ で 焼成した SiO_2 $50\,\mathrm{m}\,\mathrm{g}\,\mathrm{e}\,10\,\mathrm{m}\,\mathrm{I}$ のトルエンに懸 濁させ、エチルブチルマグネシウム1. $89\,\mathrm{m}\,\mathrm{o}\,1/1$ のヘプタン溶液 $5\,\mathrm{m}\,\mathrm{I}$ を加え、1時間攪拌した。ここに ジエチルアルミニウムクロライド1. $5\,\mathrm{m}\,\mathrm{o}\,\mathrm{I}/1$ のトルエン溶液を $10\,\mathrm{m}\,\mathrm{I}$ 加え、1時間攪拌した。この懸濁 液に実施例 $1\,\mathrm{cm}\,\mathrm{lm}$

【0044】実施例5

エチルブチルマグネシウムの代わりに、ジブチルマグネシウム:トリエチルアルミニウム=7.5mol:1.0mol混合液、マグネシウム原子あたり0.42mol/1のヘプタン溶液22.5mlを使用した以外、実施例1と同様に触媒を調製し、触媒成分3を得た。この触媒成分3を用いて実施例2と同様の条件で重合を行ったところ、80gのポリマーを得た。得られたボリマーは流動性の良い粉体で、壁ポリマーは見られなかった。【0045】比較例2

ジエチルアルミニウムクロライドの代わりに、トリエチルアルミニウム1.0 mol/lのトルエン溶液を15 ml使用した以外、実施例1と同様に触媒の調製を行った。そして、この触媒成分を用いて、実施例2に従って重合を行った。その結果、2.5 gの糸状のポリマーを得た。

[0046]

【発明の効果】本発明は、有機遷移金属錯体を主触媒と し、安価な助触媒を用いたオレフィン重合用触媒であ り、本触媒を用いることで、効率良く、粒子形状の良好 なポリオレフィンを製造することが可能である。

THIS PAGE BLANK (USPTO)